# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-073883

(43) Date of publication of application: 26.03.1993

(51)Int.CI.

G11B 5/70

(21)Application number: 04-021782

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

10.01.1992

(72)Inventor: INAMI HIROO

EJIRI KIYOMI SAITO SHINJI

HAYAKAWA SATORU

(30)Priority

Priority number: 03198309

Priority date: 15.07.1991

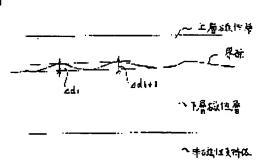
Priority country: JP

## (54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM

## (57) Abstract:

PURPOSE: To provide the magnetic recording medium which exhibits the output of a high frequency range equiv. to the high-frequency range of a vapor deposited tap in spite of a coating type and simultaneously has a good head contact, excellent preservable stability and traveling durability and a low drop- out and block error rate(BER).

CONSTITUTION: This magnetic recording medium has at least 2 layers of the plural layers constituted by at least the lower nonmagnetic layer in which nonmagnetic powder is dispersed in a binder on a nonmagnetic base and the upper magnetic layer in which ferromagnetic powder is dispersed in a binder on the lower layer before the above-mentioned lower nonmagnetic layer is still moist. The average value (d) of the dry thickness of the above-mentioned upper



at the boundary between the above-mentioned upper magnetic layer and the lower nonmagnetic layer is required to have a relation  $\Box$ dd/2. More preferably, the standard deviation a of the average value of the measured value of the dry thickness of the above-mentioned lower nonmagnetic layer is required to be 0.2 $\Box$ m.

nonmagnetic layer is required to be 1 □ m and the average valve □ d of the thickness fluctuation

[Date of request for examination]

20.06.1996

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2666810

[Date of registration]

27.06.1997

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

## (9 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

# <sup>10</sup> 公開特許公報(A)

昭57-3883

⑤ Int. Cl.³C 10 B 53/08 57/00

識別記号

庁内整理番号 8018--4H 8018--4H

砂公開 昭和57年(1982)1月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

### **図成型コークス乾留炉用熱ガス供給方法**

②特

願 昭55-77346

❷出

願 昭55(1980)6月9日

720発明

奥原捷晃

北九州市八幡西区下上津役1858

の241

⑫ 発明者、斉藤市力

北九州市八幡西区鉄王1丁目10

番13--306

仍発 明 者 石原正美

北九州市八幡西区鉄竜2丁目1

-15-305

①出 願 人 社団法人日本鉄鋼連盟

東京都千代田区大手町1-9-

4 経団連会館

10代 理 人 弁理士 谷山輝雄

外3名

#### 明 細 書

### 1. 発明の名称

成型コークス乾留炉用熱ガス供給方法

#### 2. 特許請求の範囲

1. シャフト炉によって連続的に乾留する成型コークス製造法において、乾留炉の炉頂ガスを循環し、間接的に加熱することによって、再び、乾留炉に800℃ないし1200℃の熱ガスとして供給する場合に、熱ガス発生装置の入倒で水分を39ないし159に調理することを特徴とする成ポニーノスの34炉用熱ガス供料方法。

2. 水分間整法として、ガス冷却器においてガス温度をコントロールして調理する特許請求の範囲第1項の成型コークス乾留炉用熱ガス供給方法。

3. 水分調整法として、系内で発生する安水を添加する特許請求の範囲第1項の成型コークス乾留炉用熱ガス供給方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

本発明はガスを熱鉄として塊成炭を乾留し、

合金用成型コークスを製造する乾留炉に熱ガスを供給する方法に関し、特に、乾留炉炉頂ガスを循環させ、約800℃ないし1200℃に間接的に加熱することによって、熱媒体ガスとする方法にかいて、ガス組成を改質することに保るものである。

第1図に例示した成型コークス製造のための 乾留炉かよびガス循環系にかいて、 接入塊成炭 に望ましい乾留ヒートパターンを与えるために は、図中の5かよび6に示した、上下2段の羽

特開昭57-3883(2)

ロから、それぞれ、600でないし800で、 および、800でないし1200での熱ガスを 供給する必要がある。熱ガス発生装置としては、 循環ガスの部分燃焼方式と循環ガスの間接加熱 方式が考えられるが、回収ガスの発熱量を高め、 かつ、高温熱ガス中水分と乾留炉内コークスと のソルーションロス反応を抑制するためには間・ 接加熱方式が望ましい。

循環ガスを間接的に加熱して乾留室に熱ガスを供給する場合、低温熱ガス発生装置は6000でまでの比較的低い温度範囲であるため、炭化水素の分解はほとんど起きないが、高温熱ガス供給装置では、コークスの乾部条件によって、循環ガスを800でないし1200でに加熱するため、循環ガス中の炭化水素の一部は熱分解してカーポンを生成する。

本発明では、このカーポンの生成を抑制するために、熱ガス発生装置入骨ガス中水分を3 がないし1 5 がに限定した。第2 図に模式的に表わしたように、ガス中水分の下限値はカーポン

生成量の許容限界値に対応し、ガス中水分の上限値はソルーションロスの許容限界値に対応しまる。カーボン生成量は、熱ガス温度、循環がよ組成、ガス流量などのペラメータに依存して、大きく変動する。発明したのの変化によって、羽口温度が800ないの発してのの研究によって、羽口温度が800ない水条しての新分解量は熱ガス発生装置入倒ガス中水分ととなった。

一方、ソルーションロスは羽口ガス風度および羽口ガス水分すなわち熱ガス発生装置出側水分に依存し、それらが高くなる程増大する。とのため、ソルーションロスをある一定個以下に抑制するためには、羽口ガス温度の上昇に伴い、羽口ガス中水分を低減する必要があるためには、羽口ガス風度が120℃の場合には4.5 がまで許容できる。

第3回に高温羽口ガス温度と循環ガス中のメ メン分解率との関係の一例を示す。式(1)に示されるメタンの分解反応は温度上昇に伴って激し くなり、その分解率は800でないし1209 でにおいて、ほぼ直線的に増加する。

$$CH_4 \rightarrow C + 2H_2 \cdots \cdots (1)$$

このとき生じる熱分解カーボンは熱ガス発生 装置の内部をよびその出口から高温羽口6に至る熱ガス供給経路へ付着することによって流路の閉塞トラブルを引き起こす。この付着カーボンの除去法としては、空気あるいは水薫気吹込による焼落し方法が挙げられるが、これらの採 用いかんにかかわらず、根本的にカーポンの生 成を防ぐことが望ましい。

本発明はこの熱分解カーポン生成量を、高温 熱ガス発生装置入側でガス中水分をコントロー ルすることによって、抑制することを第一義と している。

または、メタンと水との反応、

CH<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O → CO + 3H<sub>2</sub> ........ (3) に基づくと考えられる。いずれの反応において も、一般化炭素および水素を発生するが、これ らは回収ガスとして有効利用できるので、本法 はエネルギーの観点からも有利である。

さらに、本発明により、ソルーションロスを低位安定化できることは、ソルーションロス反応による熱ガス温度の低下を抑制することができ、熱ガス発生装置出口ガス温度を相対的に低下させることが可能である。これは設備上大きなメリットとなる。

以上の時点から、熱ガス供給装置の入傷ガス 中水分を3 まないし1 5 まの範囲内でコントロ ールすることは、コークスのソルーションロス を低位安定化する上で、非常に有効な方法であ る。

つぎに、熱がス発生装置入側での水分調整型人側での水分調整型人側での水分調整型との水分調整型には、ボールとは、ボールとしては、ボールとは、ボールとは、ボールとは、ボールとは、ボールとは、ボールとは、ボールとは、ボールとは、ボールとは、ボールとは、ボールのでは、ボールの

で反応に関与する水分量が多くなるためである。 また、ガス中水分が高くなると、低下幅が飽和 するが、このときの水分級少量は、メタン等の 熱分解量に経ば匹敵すると考えられる。

一方、ソルーションロスは、第6図に示すよ うに、高鳳羽口がス中水分が増加する程、また、 羽口ガス温度が高い程、均加する。したがって、 ソルーションロスを一定値以内に抑制するため には、ガス温度が高くなる程水分を低減させる 必要がある。例えば、ソルーションロスを28 以下にするためには、ガス温度が1000℃の ときは、水分を4.5 多以下にすれば良いが、 1050℃のときには3.5万以下にする必要が ある。さらに、このときの入偶水分は炙 5 図よ り、いずれも 6.5 多以下にすべきである。との ように、高温羽口ガス中水分を、熱ガス発生装 置内での水の消費量を考慮しつつ、その入倒で のガス中水分をコントロールすることによって、 道正範囲におさめ、ソルーションロス量を抑制 するととが本発明の焦三蘊である。、

留過程で発生する系内の安水を添加するととにより、安水の熱分解処理を兼ねるととが可能がある。 まり、安水の熱分解処理を兼ねるととで、できる。 またので、成型コークス法で、生じる安逸によって、コークスを選携対策上間圏の多い安水の排水を可によった。 またいまたがに経済性の面からも大きなメリットを生むものである。

以上、評述したように、本発明によれば、高温ガス発生要量、ならびに、その出口から羽口に至る熱分解カーギンによるトラブルを避けることが可能になるとともに、ソルーションのとなるとなりびにコークス品質ならびにコークス最質ならる。併せると、回収ガスのカロリーアップ、および、安外価値は非常に大きい。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図はシャフト炉による 反型コークス 製造法のフロー図、 第2図は 熱ガス 発生 装庫入伽が

ス中水分の追正範囲を示す模式図、 第3 図は高温 利口ガス 温度と アタン分解 準生装 置入側 が 表 中水分と 高速 新ガス 発生 装 置入 側 像 を 表 中水分と 高温 羽口 に む 高温 羽口 に む か ス 中水分と 当 の 関係を 表 わ す 図 で ある。

1 … 观成炭级入装建、 2 … 乾雪富、

3 … 冷却常、

4 … 成型 コークス排 出電、

5 … 低温羽口、

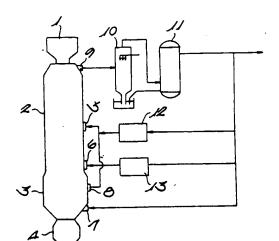
6 …高温羽口、

7…冷却ガスの導入口、8…冷却ガスの排出口、

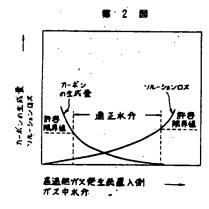
10,11…ガス冷却器、

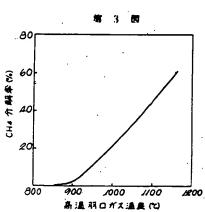
12… 仮傷熱ガス発生装置、

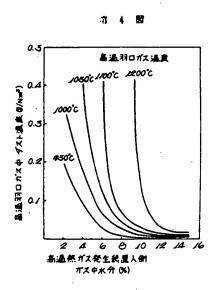
13 …高温熱ガス発生装置。



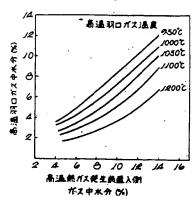
2







特開昭57-3883 (5)



統補正書

昭465 年7 月22日

特許-庁長官 川原能雄 殿

1. 事件の表示

- 権正をする者

事件との関係 出 願 人

性 所 (Kiff)東京都十代田区大乡町 1-9-4

· \* (4#)社团法人日本钦细 連盟

東京都下代田区丸の内 2 丁目 6 番 2 号丸の内八重洲ビル330

(3667) 計 川 坪 雄

パーション・ロスの) 島温和ロイス重奏 ノ/のセノ 4 6 8 高温羽口介汉中水介(%)

線正の対象 明銀合の表別の非単位接供の機

裾正の内容 粉紙のとおり

補正いたします。

1. 明 4 頁18 行目に

「120℃」とあるを

「1200℃」と訂正する。